文章编号:1001-9014(2022)06-0980-07

DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.06.006

PbSe 光电导焦平面阵列探测器

陈岩松, 任梓洋, 徐翰纶, 朱海明, 王 垚, 吴惠桢* (浙江大学物理学院浙江省量子技术和器件重点实验室,浙江杭州 310027)

摘要:应用半导体非平衡载流子连续性方程模拟了 PbSe 光电导红外探测器参数对光电响应的影响,实验研制了小规模像元的 *x*-*y*寻址型 PbSe 光电导焦平面阵列(FPA)探测器,像元尺寸为 500 μm×500 μm,像元间距为 500 μm。 实验表征了 PbSe FPA 探测器像元的光电响应性能,有效像元率达到了 100%。 500 K 温度黑体辐射和 3. 0V 偏压下像 元 的 黑体响应率的范围是 70~146 mA/W,平均响应率和平均探测率分别达到了 110 mA/W 和 5.5×10⁹ cmHz^{1/2}W⁻¹。像元的噪声等效温差(NETD)范围是 15~81mK,平均噪声等效温差为 32 mK。使用中波红外成像装置,初步演示了 PbSe FPA 探测器对 350~450℃热辐射目标的红外成像。为后续研制高密度像元 PbSe FPA 探测器 奠定了基础。

关 键 词:PbSe; 红外探测; 焦平面; 热成像 中图分类号:0472+.3 **文献标识码:** A

Photoconductive focal plane arrays infrared detector based on PbSe

CHEN Yan-Song, REN Zi-Yang, XU Han-Lun, ZHU Hai-Ming, WANG Yao, WU Hui-Zhen^{*} (School of Physics, Zhejiang Province Key Laboratory of Quantum Technology and Devices, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: The influence of the parameters of PbSe photoconductive infrared detector on the photoelectric response was simulated by the continuity equation of semiconductor non-equilibrium carriers. A small-scale pixel *x-y* addressable PbSe photoconductive focal plane array (FPA) detector was developed experimentally. The pixel size was 500 μ m×500 μ m, and the pixel pitch was 500 μ m. The photoelectric response performance of the pixels of the PbSe FPA detector was experimentally characterized, and the effective pixel rate reached 100%. Under 500 K temperature blackbody radiation and 3. 0 V bias voltage, the average responsivity and detectivity reached 110 mA/W and 5. 5×10⁹ cmHz^{1/2}W⁻¹, respectively. The noise equivalent temperature difference (NETD) of the pixels ranged from 15 to 81 mK, and the average noise equivalent temperature difference was 32mK. Using a mid-wavelength infrared imaging device, the infrared thermal imaging of the PbSe FPA detector on the thermal radiation target of 350~450°C was preliminarily demonstrated. This work lays the foundation for the subsequent development of high-density pixel PbSe FPA detectors. **Key words**: PbSe, infrared detection, focal plane arrays, thermal imaging

引言

自 20 世纪 80 年代开始出现红外焦平面阵列 (Infrared Focal Plane Arrays, IRFPA)技术,红外成像 技术取得了长足的发展^[1-2]。目前研究得比较成熟 的 FPA 探测器主要是由 InSb、HgCdTe(MCT)、QWIP 和 InAs/GaSb II 类超晶格等材料制备的二维凝视型 焦平面芯片^[3-7]。但是它们都需要在液氮制冷或更 低温度下才能获得高的红外探测性能^[1],因此提高 红外探测器的工作温度是人们关注的重要问题之 一。IV-VI族半导体化合物(PbS、PbSe和PbTe等) 是另一类物理性质独特的中波红外探测材料,具有 直接带隙、窄禁带宽度等特点,PbSe光电导探测器 室温下就可以获得良好的红外探测能力^[8-11],因此

基金项目:国家自然科学基金(11933006),中德科学基金(GZ 1580)

Received date: 2022-04-20, Revised date: 2022-09-07

Foundation items:Supported by National Natural Science Foundation of China (11933006), and the Sino-German Center for Science (GZ 1580) 作者简介(Biography):陈岩松(1996-),男,安徽合肥人,硕士研究生,主要从事IV-VI族半导体材料及其光电器件的研究 E-mail: 21936037@zju.edu.cn

收稿日期:2022-04-20,修回日期:2022-09-07

^{*}通讯作者(Corresponding author): E-mail: hzwu@zju. edu. cn

很适合制作室温下工作的 FPA 红外探测器。2003 年西班牙国防部的 CIDA 使用真空蒸发镀膜方式研制了一种 *x-y* 寻址电扫描型 8×8 PbSe FPA 探测器, 室温下峰值探测率达到 3×10° cmHz^{1/2}W⁻¹,并且很快 就扩展到 16×16 和 32×32 规模^[12-13]。美国的军工企 业 Northrop Grumman 在 2014 年就实现了 320×256 PbSe FPA 在第二代硅基读出电路工艺上的单片集 成化^[14]。

近年来国内对于IV-VI族半导体的研究主要集中在异质结材料的光电特性上,例如浙江大学吴惠 桢课题组的基于 CdTe/PbTe 异质结中二维电子气 (2DEG)研制的高速中波红外探测器^[15-16],电子科技 大学刘兴钊团队基于 Bi₂Se₃/PbSe 异质结研制的高探 测率红外探测器^[17],大连理工大学邱继军等人研制 的 PbSe/CdSe 异质结光伏探测器^[18]。但是目前国内 还没有 PbSe 光电导 FPA 探测器的相关报道。

本文通过光电导探测器的理论模拟获得探测器的设计参数,研制了基于PbSe薄膜材料的一种可 在室温工作的FPA红外探测器,并测试和分析了器 件室温下的光电响应性能和中波红外成像能力。

1 PbSe光电导探测器的理论模拟和FPA探测器制备

1.1 PbSe光电导探测器的理论模拟

影响红外光电导探测器性能的因素有多种,通 过理论模拟可以探究器件的基本参数对光电特性 的影响。假设 PbSe 光电导探测器件光敏区的长、 宽、厚分别为*l、w、t*,两端接上偏置电压*V*,如图1(a) 所示。假设红外辐射从半导体的表面入射,在(*x*, *y*)平面的辐照强度均匀分布,由于 PbSe 对能量大于 带隙的红外光子有很强的吸收,因此在*z*方向红外 光强逐渐衰减,导致所产生的光生载流子密度分布 不同,这样就会引起载流子的扩散,对于p型样品来 说,器件中非平衡少数载流子(电子)的连续性方 程为:

$$D_{n}\frac{\partial^{2}\Delta n}{\partial z^{2}} - \frac{\Delta n}{\tau} + g(z) = 0 \qquad , \quad (1)$$

其中 D_n 和 τ 和分别表示扩散系数和载流子寿命, g(z)为某一深度电子-空穴对产生率,由下式表示:

$$g(z) = \eta \Phi_0 \alpha e^{-\alpha z} \qquad , \quad (2)$$

其中η、Φ₀、α分别为量子效率、光子入射通量、吸收 系数。

方程(1)具有如下边界条件:

$$\Delta n(0) = g(0)\tau = \eta \Phi_0 \alpha \tau \qquad , \quad (3)$$

$$\Delta n(\infty) = 0 \qquad \qquad , \quad (4)$$

那么方程(1)的解为:

$$\Delta n(z) = C_1 \exp\left(-\frac{z}{\sqrt{D_n \tau}}\right) - C_2 \exp\left(-\alpha z\right) \quad , \quad (5)$$

这是非平衡电子的浓度在z方向的分布,其中系数 $C_1 和 C_2 为$:

$$\begin{cases} C_1 = \frac{\eta \Phi_0 D_n \tau^2 \alpha^3}{D_n \tau \alpha^2 - 1} \\ C_2 = \frac{\eta \Phi_0 \tau \alpha}{D_n \tau \alpha^2 - 1} \end{cases}, \quad (6)$$

则可以计算出不同位置处的电流密度:

$$I(z) = \Delta \sigma \xi = \Delta n(z) q \mu_n \cdot \frac{V}{l} \qquad , \quad (7)$$

其中Δσ和ξ分别为附加光电导率和电场强度。 由非平衡电子贡献的光电流可表示为:

$$\Delta I_n = \int_0^t J(z) w \mathrm{d}z = q \mu_n w \frac{V}{l} \int_0^t \Delta n(z) \mathrm{d}t \quad , \quad (8)$$

考虑到是半导体的本征吸收,可近似认为非平衡空 穴对光电流的贡献 ΔI_p 与非平衡电子一致,即 $\Delta I_n = \Delta I_p$,那么器件的电流响应率可以表示为:

$$R_{i} = \frac{\Delta I_{n} + \Delta I_{p}}{P_{\lambda}} = \frac{2\Delta I_{n}}{\Phi_{0}Ah\nu} \qquad , \quad (9)$$

其中*P*_λ为波长λ的单色光入射功率、A为探测器光 敏面的面积,*hv*为光子能量。

根据电导率与载流子浓度的关系,得到电流响 应率表达式:

$$R_{i} = \frac{2C_{1}\mu_{n}qV\sqrt{D_{n}\tau}}{\Phi_{0}hvl^{2}} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\sqrt{D_{n}\tau}}\right)\right] + \frac{2C_{2}\mu_{n}qV}{\alpha\Phi_{0}hvl^{2}} \left[\exp\left(-\alpha t\right) - 1\right] , \quad (10)$$

这里选取 PbSe 的材料参数代入, $\alpha = 10^4$ cm⁻¹($@\lambda = 3.5\mu$ m)^[19], $\mu_n \pi \tau$ 分别取霍尔效应和脉冲激光响应 测得的数据:迁移率 $\mu_n = 40$ cm²/(V·s),载流子寿命 $\tau \sim 0.5 \mu$ s。理想情况下 η 取1。扩散系数 D_n 可由爱 因斯坦关系

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{k_0 T}{q} \qquad , \quad (11)$$

得到。将这些数值代入式(10)可得到:

$$R_{i} = \frac{80\left[1 - \exp\left(-\frac{t}{7}\right)\right]V}{l^{2}} + \frac{23\left[\exp\left(-t\right) - 1\right]V}{10^{5}l^{2}}, (12)$$

其中t单位取 μ m,l单位取mm, R_i 单位为mA/W。响应率与各个可变参数的关系,如图1(b-d)所示。

从图1(b-c)可以看到,探测器的响应率和光敏



图1 (a) PbSe光电导模型示意图。PbSe光电导探测器理 论响应率与光敏区宽度(b)、外加偏压(c)和薄膜厚度(d)的 关系

Fig. 1 (a) Schematic diagram of the PbSe photoconductive model. The relationship between the theoretical responsivity of PbSe photoconductive detector with the width of photosensitive region (b), bias voltage (c), and film thickness (d)

区宽度的平方呈近似反比关系,与外加偏压成正比 关系;图1(d)显示随着PbSe薄膜的厚度增加,响应 率逐渐升高并趋于平缓,但是实际制作探测器时, 出于制造成本考虑和薄膜质量要求,一般情况下半 导体薄膜厚度不会很大,薄膜厚度过大可能导致脱 落和质量降低等问题。因此要获得更高的单色电 流响应率,应将探测器光敏面尺寸做小(例如500 μm或更小),薄膜材料适当做厚,以及工作时加大 偏压。

1.2 PbSe FPA 探测器的制备

PbSe FPA 探测器的制备通过一系列微纳加工 工艺完成,下面简述其工艺流程。(1)首先使用磁控 溅射在 PbSe 薄膜材料上沉积 200 nm SiO₂作为钝化 层;(2)光刻并显影出 8×8 FPA 像元图案;(3)使用 ICP设备干法刻蚀暴露区域的 SiO₂钝化层;(4)使用 溴化氢和双氧水混合溶液湿法腐蚀 PbSe;(5)光刻 并显影出电极接触区域图案,干法刻蚀该区域的钝 化层;(6)光刻并显影纵向电极图案,使用电子束蒸 发沉积 200 nm 金(Au),在丙酮溶液中完成剥离;(7) 制作绝缘隔离区域:先使用磁控溅射沉积 300 nm SiO₂,然后经过光刻、显影和干法刻蚀,留下(*x*, *y*)电 极交叉处的 SiO₂;(8)光刻并显影横向电极图案,然 后使用电子束蒸发沉积 200 nm 金(Au),在丙酮溶液 中完成剥离。

1.3 PbSe FPA 探测器的性能表征方法

制备完成的 PbSe FPA 探测器使用单色光谱仪、 黑体辐射源(HFY-200B)、脉冲激光等实验装置测 试其光电响应性能,中波红外成像效果通过一个红 外成像装置来演示。光电流谱的测量由光栅单色 仪(Omni-λ 300)、电流放大器(SR570)和一个锁相 放大器(SR830)组成的装置完成。脉冲激光响应测 试使用高速放大器(DHPCA-100)将响应信号输出 至数字示波器(TBS 1052B)显示并存储数据。图 2 (a-b)分别是探测器黑体响应测试和中波红外成像 演示装置示意图,图(b)中的读出电路设计参考相 关专利^[20]。

2 结果与讨论

制备的 x-y寻址电扫描型 PbSe FPA 在光学显 微镜下的照片如图 3(a)所示,图 3(b)为局部放大 图。PbSe 光电导 FPA 探测器的每个像元光敏面尺 寸为 500 μ m×500 μ m,像元间距为 500 μ m。图 3(b) 中可以清晰地看到(x, y)电极交叉处 SiO₂绝缘层的 轮廓。

PbSe 探测器的电阻与材料的电导率、载流子浓度和迁移率等相关,还会影响探测器的噪声水平。 通过单独测量每个像元的*I-V*特性得到了每个像元的电阻值,见表1。测试结果显示所有像元的*I-V*特性都呈现线性关系,无短路或开路情况出现。

使用响应光谱测试装置测量 PbSe FPA 探测器



图 2 探测器性能表征装置示意图 (a)黑体响应,(b)中波红 外成像演示装置

Fig. 2 Schematic diagram of the detector performance characterization device (a) blackbody response, (b) mid-wavelength infrared imaging demonstration device



图3 x-y寻址电扫描型PbSe光电导FPA探测器在光学显微 镜下照片(a)FPA整体图像,(b)FPA的局部放大图案(横、纵 电极交叉处方形区域为绝缘层)

Fig. 3 Photo of *x*-*y* addressed PbSe photoconductive FPA detector under optical microscope (a) overall image of FPA, (b) partial enlarged pattern of FPA (the square area at the intersection of horizontal and vertical electrodes is the insulating layer)

表1 PbSe光电导8×8 FPA探测器像元电阻表

Table1. The pixel resistance table of PbSe photoconduc-tive 8×8 FPA detectork Ω

	第1	第2	第3	第4	第5	第6	第7	第8
	列	列	列	列	列	列	列	列
第1行	484	465	485	474	493	501	538	626
第2行	342	323	322	328	341	361	401	491
第3行	295	274	278	285	295	312	354	450
第4行	273	255	256	265	278	292	322	428
第5行	262	245	247	254	268	282	321	416
第6行	257	240	243	250	260	277	316	411
第7行	260	243	245	252	263	280	319	412
第8行	283	266	268	275	287	305	342	434

像元的光电流响应谱,在3.0V偏压和2µA/V的放 大器增益下,典型的光谱响应如图4(a)所示,峰值 响应波长在约3.5µm处,长波截止波长约为4.3 µm,与PbSe室温下禁带宽度(0.278 eV)对应的截 止波长相近。FPA像元的脉冲激光响应测试结果如 图4(b)所示,脉冲激光的波长和功率分别为3.5µm 和16 mW。图中红色曲线为响应信号下降的拟合 曲线,拟合函数选取 $y = y_0 + A_1 \exp\left(-\frac{x - x_0}{t_1}\right) + A_2 \exp\left(-\frac{x - x_0}{t_2}\right)$,拟合结果显示 $t_1 \sim 17$ 、 $t_2 \sim 638$,表明 存在两种载流子衰减机制。

像元的响应率、探测率和噪声等效温差 (NETD)等光电特性表征使用了黑体辐射源。测试 像元黑体响应率时,固定黑体温度为227℃(500 K),黑体辐射源的出射光阑孔径大小为1 cm(直 径),探测器与黑体出射光阑距离10 cm。前置放大 器的增益为2µA/V,使用功率计测得探测器所在位 置的功率密度为12 μW/cm²。改变像元的外加偏 压,得到黑体响应率的变化如图4(c)所示,黑体响 应率随外加偏压显示出良好的线性关系,与图2(c) 所示的理论模拟结果符合较好。在3.0 V偏压和 500 K温度黑体辐射下,测得所有像元的响应率的 范围是 70~146 mA/W。图 5(a)展示了 FPA 中像元 响应率的分布。可以看到,响应率整体分布相对均 匀,只有第1行和第8列响应率相对较低,但是探测 器不存在响应率过低或噪声信号特别大的像元,因 此有效像元率为100%。统计所有像元的响应率可 以得到 PbSe FPA 像元的平均黑体响应率为 R_i =110 mA/W。像元规模为M×N的FPA探测器响应率非均 匀性定义为[21]:

$$U_{R} = \frac{\sigma}{\overline{R_{i}}} = \frac{1}{\overline{R_{i}}} \sqrt{\frac{1}{MN - 1} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} \left[R_{i}(i,j) - \overline{R_{i}} \right]^{2}}, (13)$$

使用式(13)计算出响应率非均匀性为0.18。使用 噪声频谱仪测量探测器像元的噪声频谱,如图4(d) 所示。像元的噪声水平表现相近,噪声电流密度低 于1×10⁻¹² A/Hz^{1/2},计算出 PbSe FPA 像元的探测率为 (3.5~7.3)×10⁹ cmHz^{1/2}W⁻¹,平均探测率为 5.5× 10⁹ cmHz^{1/2}W⁻¹。

噪声等效温差是 FPA 探测器另一个重要的性能参数,表示探测器像元能够识别的最小辐射变化能力。在两个不同温度黑体下辐射下,分别测得



图4 探测器的光电响应表征(a)像元的典型响应光谱,(b) 像元的脉冲激光响应,(c)像元的黑体响应率随偏压变化, (d)像元的噪声电流谱

Fig. 4 Characterization of the photoelectric response of the detector (a) typical responsivity spectrum of the pixel, (b) the pulsed laser response of the pixel, (c) the blackbody responsivity of the pixel varies with bias voltage, (d) noise current spectrum of the pixel

FPA像元的响应电流信号和噪声电流,然后通过下 式计算^[22]:



图 5 (a)FPA 中像元响应率分布,(b)FPA 中 NETD 分布 Fig. 5 (a) Pixel responsivity distribution in FPA, (b) NETD distribution in FPA

NETD =
$$I_n \frac{\Delta T}{\Delta I_s}$$
 , (14)

其中ΔT为两个黑体温度差,*I*_n为噪声电流,Δ*I*_s是两 个不同温度黑体辐射下的响应信号差值。

使用如图 2(a)所示的测试装置,设置黑体辐射 源的温度分别为 300 ℃和 310 ℃,分别测得每个像 元的输出响应信号,以响应电流信号的均方根作为 噪声电流,根据式(14)计算得到所有像元的 NETD, 结果及分布见图 5(b)。可以看到,像元的 NETD 范 围是 15~81 mK,可以计算出平均 NETD 为 32 mK。 其中 PbSe FPA 的第1行及第8列 NETD 偏大,与图 5 (a)所示的响应率分布表现是一致的。

使用如图 2(b)所示的红外成像系统,目标物体 (电烙铁)辐射出的红外光经由两块凹面镜反射后 被 PbSe FPA探测器吸收,电烙铁和探测器都放置在 反射镜的焦点处。探测器每次可以读取 64(=8×8) 个信号值,也就是一幅 64 像素的热成像图,如图 6 (a)所示。由于电烙铁体积较大,目前的成像系统无 法对目标场景实现缩放,因此 PbSe FPA 探测器只能 获取电烙铁局部的红外热成像,但是我们只需要将 电烙铁在图 2(b)所示的x方向移动很少的几步并采 集探测器的响应信号,通过图像拼接就可以还原出 电烙铁的热成像。分别设置电烙铁的温度为 350 ℃、400 ℃和450 ℃,每次采集4帧局部热成像图 进行拼接,最终红外成像效果如图 6(b)所示。PbSe FPA 探测器对三个温度的电烙铁都实现了红外热成像,并且随着温度升高,图像对比度也更高。图中可以发现有几列像素对比度相对微弱,这是来源于 焦平面第8列像元的响应信号比较弱,从图5中像 元的响应率及NETD分布都有体现,这也同时说明 了FPA 探测器的均匀性对于红外成像的重要性。



图 6 PbSe FPA 探测器红外成像 (a)局部热成像,(b)完整热 成像图与实物对比

Fig. 6 Infrared imaging of PbSe FPA detector (a) partial thermal image, (b) comparison of complete thermal image with the real object

PbSe光电导焦平面阵列探测器具有易于加工、制造成本低等优点,其电极引线为多路复用,并且 探测器在室温下就具有较高的探测率,中波红外成 像演示也获得了良好的表现,拓宽了PbSe探测器的 应用场景。但是由于电极引线属于外挂式,FPA的 像元密度受到限制,因此制造大规模像元数量的 FPA探测器比较困难。综合来看,PbSe FPA探测器 在非制冷中波红外探测领域具有较大优势。

3 结论

理论分析了 PbSe 光电导红外探测器器件参数 对光电响应的影响,应用 PbSe 薄膜材料制备了 8×8 像素的 x-y 寻址型 PbSe 光电导 FPA 探测器,像元尺 寸为500 μm×500 μm,像元间距为500 μm。使用单 色光谱仪测试得到了像元的典型响应光谱,室温下 长波截止波长约为4.3 μm,峰值响应波长为3.5 μm。通过黑体辐射源表征了探测器像元的光电响 应性能,响应率范围是70~146 mA/W,平均响应率 和平均探测率分别达到110 mA/W和5.5×10° cmHz^{1/2}W⁻¹;像元的NETD范围是15~81 mK,平均 NETD达到32 mK。除个别行列像元外,FPA的响应 率和NETD分布比较均匀。在室温下,初步演示了 探测器对350~450 ℃热辐射目标的红外热成像。小 规模PbSe FPA探测器的成功制备,为后续制造更大 规模和更高密度的PbSe FPA探测器打下了基础。

References

- [1] Rogalski A. Progress in focal plane array technologies [J].
 Progress in Quantum Electronics, 2012, 36 (2-3) : 342-473.
- [2] Martyniuk P, Antoszewski J, Martyniuk M, et al. New concepts in infrared photodetector designs [J]. Applied Physics Reviews, 2014, 1(4):041102.
- [3] Nedelcu A, Bonvalot C, Taalat R, et al. III-V detector technologies at Sofradir: Dealing with image quality[J]. Infrared Physics & Technology, 2018, 94:273-279.
- [4] Rogalski A, Martyniuk P, Kopytko M. InAs/GaSb type-II superlattice infrared detectors: Future prospect[J]. Applied physics reviews, 2017, 4(3):031304.
- [5] Ting D Z, Rafol B, Keo S A, et al. InAs/InAsSb type-II superlattice mid-wavelength infrared focal plane array with significantly higher operating temperature than InSb [J]. *IEEE Photonics Journal*, 2018, 10(6):1–6.
- [6] Billaha M, Das M K. Performance analysis of AlGaAs/ GaAs/InGaAs-based asymmetric long-wavelength QWIP [J]. Applied Physics A, 2019, 125(7):1-7.
- [7] Bhan R K, Dhar V. Recent infrared detector technologies, applications, trends and development of HgCdTe based cooled infrared focal plane arrays and their characterization [J]. Opto-Electronics Review, 2019, 27(2):174-193.
- [8] Suzuki N, Sawai K, Adachi S. Optical properties of PbSe[J]. Journal of applied physics, 1995, 77(3):1249–1255.
- [9] Vergara G, Montojo M, Torquemada M, et al. Polycrystalline lead selenide: the resurgence of an old infrared detector [J]. Opto-Electronics Review, 2007, 15(2):110-117.
- [10] Peng H, Song J H, Kanatzidis M G, et al. Electronic structure and transport properties of doped PbSe[J]. *Physical Review B*, 2011, 84(12):125207.
- [11] Gupta M C, Harrison J T, Islam M T. Photoconductive Pb-Se thin films for infrared imaging[J]. *Materials Advances*, 2021, 2(10):3133-3160.
- [12] Rodrigo M T, Súnchez F J, Torquemada M C, et al. Polycrystalline lead selenide x - y addressed uncooled focal plane arrays[J]. Infrared Physics & Technology, 2003, 44 (4):281-287.
- [13] Sánchez F J, Rodrigo M T, Vergara G, et al. Progress on monolithic integration of cheap IR FPAs of polycrystalline

PbSe[C]//Infrared Technology and Applications XXXI. International Society for Optics and Photonics, 2005, **5783**: 441–447.

- [14] Green K, Yoo S S, Kauffman C. Lead salt TE-cooled imaging sensor development [C]//Infrared Technology and Applications XL. SPIE, 2014, 9070:430-436.
- [15] Zhu J, Xu H, Ma S, et al. Ultrahigh-Speed Mid-Infrared Photodetectors With 2-D Electron Gas in a CdTe/PbTe Heterojunction [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2020, 67(6):2432-2436.
- [16] Zhu J, Xu H, Wang Z, et al. Lateral photovoltaic mid-infrared detector with a two-dimensional electron gas at the heterojunction interface [J]. Optica, 2020, 7(10):1394– 1401.
- [17] Ren Y, Li Y, Li W, et al. High Sensitivity and Fast Response Infrared Detector Fabricated with the Bi₂Se₃-PbSe Heterojunction [J]. Applied Surface Science, 2022: 152578.
- [18] Qiu J, Liu Y, Cai Z, et al. CdSe: In Mid-infrared transparent conductive films prospering uncooled PbSe/CdSe

heterojunction photovoltaic detectors [J]. Materials Advances, 2022, 3(2):1079-1086.

- [19] Suzuki N, Sawai K, Adachi S. Optical properties of PbSe [J]. Journal of applied physics, 1995, 77(3):1249–1255.
- [20] XU Han-Lun, WANG Zheng-Lai, XU Xin-Min, et al. A focal plane detector readout the array of non-uniformity
 [P].. China ZL202020155508.X(徐翰纶, 王正来, 徐新民,等。一种可校正阵列非均匀性的焦平面探测器读出电路。中国ZL202020155508.X). 2020-10-30.
- [21] Institute of Electronic Industry Standardization in Industry and Information Technology. GB/T 17444-2013. Infraction flat array parameter test method [S]. Beijing: China Standard Press(工业和信息化部电子工业标准化研究 所.GB/T 17444 - 2013. 红外焦平面阵列参数测试方 法。北京:中国标准出版社) 2014.
- [22] CHEN Bo-Liang, LI Xiang-Yang. Infrared imaging detectors for space applications [M]. Beijing. Science Press(陈 伯良,李向阳。航天红外成像探测器。北京,科学出版 社), 2016.